

Acktar Ltd.

光吸収膜

Advanced /oatings

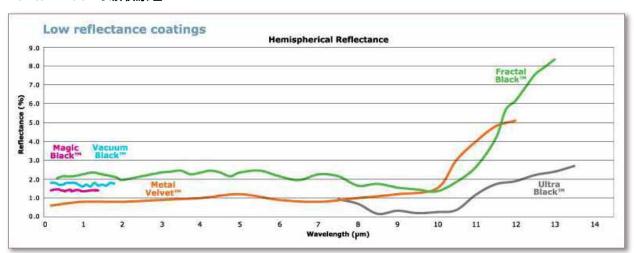
アクター社はナノテクノロジー分野の会社として1994年に創設されました。アクター社の光吸収膜(Acktar Black)は、自社製の真空蒸着法に基づいて製造しております。本光吸収膜は、実質的にどんな形状・材料にも蒸着可 能で紫外、可視、赤外光で99%の光を吸収します。また環境に優しく、世界中の様々な企業で使用されています。



Acktar Blackの吸収原理

光吸収膜アクターブラックの特性

- 1. 99%の光吸収率(波長に依存)
- 2. 完全な無機質素材による低アウトガス性
- 3. 耐熱性(-269 to +350[℃])
- 4. 素材を選ばない成膜 (金属、ガラス、セラミック、プラスチックにも可能)
- 5. 薄膜性と膜厚精度
- 6. 耐振動特性とパーティクルフリー(非粒子化)
- 7. 耐摩耗性
- 8. 高い熱伝導性
- 9. 導電性·非導電性制御
- 10. 無害な光学薄膜
- 11. クラス1レベルのクリーンルームでも適用可能



データ: Acktar Blackの反射率



光学機器への成膜

ノーザダメージ閾値(参考値)

wave length	coating	substrate	LIDT	
			Kw/sqcm	J/sqcm
193 nm pulsed - 10ns	Magic Black	SS - 0.65 mm	9,500	0.096
	Fractal Black	SS - 0.65 mm	8,000	0.081
		Al - 3 mm	8,600	0.086

※ 他の波長のレーザでのデータはお問い合わせ下さい。

E-mail: info@optoscience.com